

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: **Budowa rzutni do rzutu młotem, dyskiem i oszczepem, skoczni treningowej do skoku w dal, ogrodzeń oraz pozostałej infrastruktury** w ramach budowy stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w postaci instalacji zewnętrznych: wody, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej i drenażu; przebudową sieci zewnętrznych: gazu, c.o., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniki, elektryki oraz wody a także budową dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszych, 30 miejsc postojowych na samochody osobowe dla Politechniki Świętokrzyskiej, na działkach nr ewid. 181, 182, 187/1, 187/6, 187/8, 187/24, 187/25, 187/26, 187/27, 187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59, 187/60, 187/73, 187/82, 187/83, 187/84, 187/85, 187/88, 187/96, 187/97, 187/115, 187/117, 187/123, 187/125, 187/127, 187/129, 187/131, 187/133 obręb 0011 w rejonie Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kielcach, oraz **budowa boiska do sportów plażowych**.

2. Zakres rzeczowy objęty przetargiem obejmuje wykonanie:

I. Rzutni do rzutu młotem, dyskiem i oszczepem,

II. Ogrodzenia wewnętrznego stadionu,

III. Skoczni treningowej do skoku w dal,

IV. Boiska do piłki plażowej.

V. Instalację oświetlenia rzutni i boiska

Pozostałe elementy dokumentacji projektowej nie wchodzą w zakres zamówienia. Obecnie trwają prace budowlane przy budowie płyty stadionu lekkoatletycznego. Budowa rzutni i skoczni treningowej jest dopełnieniem całości stadionu.

Uwaga

W ramach niniejszego postępowania nawierzchnię rozbiegu do rzutu oszczepem oraz nawierzchnię rozgrzewkowej skoczni do skoku w dal należy wykonać identyczną jak na bieżni stadionu tj. **TETRAPUR ENZ typu Sandwich**

3. Podbudowy rozbiegów skoczni treningowej oraz rzutni do rzutu młotem, dyskiem i oszczepem należy wykonać wg opisu zawartego w dokumentacji tj.

- nawierzchnia poliuretanowa typu Sandwich (preparat gruntujący + wylewka + granulat EPDM). Grubość nawierzchni min. 13 mm oraz min. 20 i 25 mm na części rozbiegu
- beton asfaltowy – podłoże 3 cm
- beton asfaltowy – podbudowa 4 cm
- kruszywo kamienne 0-4 mm gr. 5 cm zagęszczone
- kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie 4-31mm gr. 20 cm
- piasek średnioziarnisty gr. 10 cm
- grunt rodzimy zagęszczony i wyprofilowany

4. Nawierzchnia trawiasta rzutnie do rzutu młotem, dyskiem i oszczepem wykonać wg rysunku AZ-101_PZT warstwy jn.:
- warstwa wegetacyjna – humus 70% grunt rodzimy 30%
 - podbudowa piaskowa 10cm
 - grunt rodzimy
- W granicach ogrodzenia na pozostałej części rzutni należy nawieść 5cm ziemi urodzajnej i obsiać trawą.
- Teren rzutni to dawne zaplecze budowy Politechniki Świętokrzyskiej, teren utwardzony, miejscami zabetonowany.
5. Ogrodzenie rzutni do rzutu młotem, dyskiem i oszczepem należy wykonać wg rysunków AZ-101_PZT i AZ- 106
- Na bocznych ścianach rzutni należy wykonać ogrodzenie wewnętrzne zabezpieczające rzutnie o wysokości 8,0m (na rysunkach zaznaczone jako hybrydowe). Ogrodzenie powinno spełniać wymagania dla IV kategorii stadionu.
- Profile ogrodzenia systemowego:
- słupki: stalowe ocynkowane ogniowo profile 60x40x3mm
 - ramka wypełnienia przeszła: stalowe ocynkowane ogniowo profile 50x50x2mm
 - szczebliny wypełnienia: stalowe profile ocynkowane ogniowo 20x20x2mm.
6. Ogrodzenie wewnętrzne stadionu – ogrodzenie systemowe o wys. 1,20 należy wykonać wg rysunków AZ-101_PZT i parametrach jak ogrodzenie zewnętrzne (rys AZ-106) przy czym wysokość panela ogrodzeniowego wynosi 100cm.
7. Boisko do piłki plażowej – wykonać wg rysunku AZ-101_PZT przy czym warstwy podbudowy należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji tj.
- piasek oczyszczony 40cm
 - warstwa filtracyjna kamienna 10 cm
 - grunt rodzimy
8. Instalacje elektryczne. Niniejszy zakres obejmuje wykonanie oświetlenia rzutni i boiska do sportów plażowych. Pozostałe elementy dokumentacji nie wchodzą w zakres przedmiotowego zamówienia

mgr inż. arch. Tomasz Płatek
nr 2122
mgr. bud. r. 2011
w specjalności architektury
zaprojektował
do projektu ograniczył